19日本国特許庁

公開特許公報

⑩特許出願公開

昭53—100468

filnt. Cl.²H 05 K 3/10

識別記号

❸日本分類 59 G 41 庁内整理番号 7638-57

59 G 4

7638—57 6819—57 公分別 昭和53年(1978)9月1日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

②回路基板の製造方法

砂特

百四52-14806

砂出

[昭52(1977)2月14日

⑫発 明 者 大平洋

川崎市幸区小向東芝町1番地 東京芝浦電気株式会社総合研究 所内 @発 明 者 深沢昌広

川崎市幸区小向東芝町1番地東京芝浦電気株式会社総合研究

所内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

⑫代 理 人 弁理士 鈴江武彦

外2名

明 細 甞

1.発明の名称

.回路基板の製造方法

2.特許請求の範囲

- (1) 所望の配線パターンに対応して存を設けた絶縁性基板を用い、前記等に被脂と金属粉末とからなる導電性樹脂を埋め込むにあたり、上記等地性樹脂が樹脂に対して金属粉末を容検割合にして45~50分合み、かつ該金属粉末は少なくとも最大径の粒子群が球形で55~70分占的を粒径の異なる粒子群よりなることを特徴とする回路基板の製造方法。
- (2) 導戦性樹脂層上に電気メッキ或いは化学 メッキにより金属層を形成せしめる特許額求の 範囲第1項記載の回路基板の製造方法。
- 3.発明の詳細な説明

本発明は回路番板の製造方法に関する。

従来の回路落板の設造方法には、大きく分類 して銀張積層板から出発して選択エッチングに より配線パターンを形成する方式と、検層板に 一方、後者の方式には、塩化等一端、塩化パランウム溶液に基板を浸漉してメッキ袋をつくり逆パターン状にメッキレシストを 生布して化学メッキを行う方法、 導電線 樹脂を直接印刷する方法、 接着 別を 配線 パターン状に打ち 抜いて 圧痛 する方法、 感光性 低脂を用いて 運光 一 現 億により配額

31

特開昭53-100468(2)

本発明は上紀欠点を解消するためになされたもので、製造工程の大巾を網路化を図ることができると共に信頼性の高い配線パターンを形成できる回路落仮の製造方法を提供しようとするものである。

すなわち、本発明方法は所選の配線パターン に対応して神を設けた絶縁性基材を用い、前記 神に御鮨と金属初末とからなる導駕性樹脂を選

は、 圧縮 成形 法、 トランスファ 成形 法、 注形 射 出成形法 等いずれでも可能であるが、 生 選性、 戦形の 忠実性から射出 成形 法が 好ましい。 勿論 金型 成形以外の方法もとり得る。

本兔羽において絶縁生蟲板を形成する歯脂は 収形可能で耐熱性があること、 電気絶縁性が良 好なこと等の諸特性が要求される。具体的に挙 げれば、巻硬化性復脂では、シリコーン提脂、 エポキシ樹脂、フエノール樹脂、ジアリルフタ レート炭脂、アルキッド便脂、ポリエステル、 ユリア樹脂等が使用でき、一方熱可塑性樹脂で は、いわゆるニンジニアリング材料と称されて いるもの、たとえはポリスルフォン、ポリカー ポネート、ポリフェニレンオキサイド、フツ実 徴脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリプチ レンテレフタレート、ナイロン海崩、アセター ル樹脂等が適用可能である。また場合によつて はセラミツク茜根や単にはアルミニウム等の金 構造根を母体として、これに上述の機能からな る絶縁性被験を超した絶縁性器板などを用いる め込むにあたり、上記溥値性歯距が世間に対して金属粉末を容検割合にて45~60 ま含有し、かつ該金属粉末は少なくとも成大僅の粒子群が球形で55~70 ま占める校径の異なる粒子群で形成せしめるととを特徴とするものである。

以下、本発明をスルホールを有する両面基板 に適用した名工程における基板断面を がす第1 図~第3 図を参照して説明する。

本発明にかける牌 1 かよび貫通孔 2 を有する 絶縁性基板 3 かよび導電性関節層 4 の金製収形

ことも勿論可能である。

本発明に使用する導進性衝胎中の一方の成分である衝闘としては、成形可能で、耐熱性が良好なものが好ましく、たとえばシリコーン側脂フェノール调脂、ポリエステル、エポキン側脂、ジアリルフタレート、ポリスルフオン、ポリカーボネート、1.2 - ポリブタジエン、アクリル 間筒等が適用可能である。

特開吧53-100468(3)

本発明における導電性樹脂は上述した樹脂と この個脂に対して容積割合で 4 5 ~ 6 0 %配合 される金属粉とからなる。ことで金属粉末の容 積割合とは、

金属の英容積

×100 (99)

て定義される。 とのように 導電性樹脂中の機能と金属分末との配合割合を設定した理由は、金属粉末の容積割合を 45 が未満にすると、金属粉末同志の接触が少なくなり、十分な導電性を付与できず、一方金属粉末の容積割合から 0 がを 強えると、 得られた導電性 樹脂が パテ状となって 泥動性が低下し、 成形性を損害するからである。

なお、本発明の回路基板は導起性被脂層の配線ペターンが従来の網絡ペターンより電導性、ハンダ付性が若干劣る場合がある。このような場合第3図に示す如く導電性樹脂層 4 数面にさらに電気メッキ或いは化学メッキにより金属層5 を析出せしめて回路基板を進ればよい。



り得られる。

しかして本発明によれば絶縁性落板の成形と 事は性の成形という2工程でスルホールを有する両面回路差板が持られるため、 使来の類様様 最板からの製造法に比して著しく生態性を同上 でき、 しかも 従来の 如く頃のエッチング 高度に よる公客の問題生じず、したがつて経済的に多 大力別点を徐遠できる。

しも球形である必要はないが、3種の粒子群か

ら金属物末を構成するには、硫動性を良好にす

る観点から、二番目のセ子群(中粒子)を球形 することが選ましい。また、故大径の粒子群/ 較小径の粒子群の粒径比は5以上にすることが

認ましい。とのように金属粉末の形状および粒

子分布を限定した運由は、殺も大きな粒子様が

鱗片状、フレーク状等の非球形であると、得ら

れた導電性解析の流動性が阻害され、とれに伴

なつて制脂に対する金属粉末の配合量が規制さ

れて十分を導出性を付与できなくなり、一方単

一の粒子群で構成すると、得られた導電性樹脂

の流動性が狙害され、上述したのと同様会解例

末の配合量が規制されるばかりか、絶縁性基板に導て供用である形成した場合、その層中の金

関羽末同志が十分接触せず(つまり金属粉末間

て根密元填されず)、とのため導札性御脂層の

導電性が低下するからである。なお、球状の金

属粉末は溶緻金属を雑状に吹きとばすことによ

さらに、本緒男によれば暴坂が平板である必

受はなく、ユーザーの安認にかなつた多値多様 の形状の回路基板を製造できる。

次に、本発明の実施例を前述した図面を参照 して説明する。

海熱係

<導は性樹脂の調合法>

平均校径 8 0 μの球状の網切 6 7 重載 部と平 均校径 1 0 μの球状の網切 3 3 重量 部とから た る混合網份を、 KAU(CN)₂0.005mo L/L、 KCN 0.1 mo L/L、 KOH 0.2mo L/L、 および No BH₄02mo L/L からなる化学金メッキ液(浴温 7 0 ~ 7 5 0) に 1 時間浸漬してそれら網粉装面に約 0.2 μの 金メッキ脂を施した。 つづいて、 球状の金メッ キ網粉 1 0 0 度重部に平均粒径 1.8 μのフレー ク状の銀粉 1 6 重強部を配合して金属粉末組成 物とし、との組収物に対して1.2 - ポリプタジ

配合し、さらにその復順に対して重散剤合で3
%のシスメンパーオキサイドやよび 0.1 %のコロイタルシリカを配合し、これらをニーターで十分混練した後、ドライアイスと共に分砕してクラニュール状の導電性復贈を調合した。
しかして、得られた固路茜波はそのパターン

の面積活抗が 0.0 5 A/口 であり、光分は気回路 パターンとして使用可能であつた。また、その

エン機能(日本曹連㈱製商品名;ポリプタジェン樹脂 B1000/B3000=1/2) を容積割合で 5 5 多

である。

1 ··· 号、2 ··· 预加孔、5 ··· 炮級性薪板、4 ··· 呼吸性强弱增、5 ···金铜浸。

出版人代理人 并建士 給 江 武 彦

特別昭53-100468 (4)

構製性樹脂度は学田付けが覆めて貝好に実践で き、しかもスルホール内の半田よりも貝好であった。

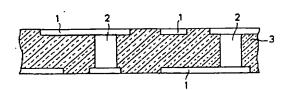
なか、上記回路基礎を脱脂、研切した後、浴 返480の化学メンキ核(シンプレイ開製商品 名;CP-70)に浸漉して化学網メンキを施 して約30μの調度を折出させたところ、第3 図に示す如きプリント回路板が待ちれた。

以上舒送した如く、本乳羽によれば、複造工程を大巾に簡略化し得ると共に公害の誘引を防止して経済的に多大な利点を発揮でき、かつ十分な選挙性と半田付性を嫌えた信頼性の高い配はパターンを形成でき、しかも多種多様の形状に成形し得、用途を拡大できる等が多々である。

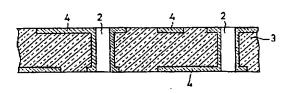
4.図面の選単な説明

第1図および第2図は本発明の一形態を示す 製造工程における基板の断面図、第3図は第2 図の装板をさらにメッキ処理した番板の断面図

第 1 図



第2図



第3図

